19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報(A) 平1-251356

Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月6日

G 11 B 11/10

A - 8421 - 5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全16頁)

69発明の名称 光磁気記録媒体

> ②特 願 昭63-178133

22出 願 昭63(1988)7月19日

優先権主張 匈昭62(1987)12月29日每日本(JP)③特願 昭62-335308

四発 者 棞 俊 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

落 合 祥 ⑫発 明 者 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 隆

東京都品川区北品川 6丁目 7番35号 ソニー株式会社内 ⑫発 明 者 興

の出 頭の 人 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号

弁理士 小池 四代 理 人 外2名

明細容

1. 発明の名称

光磁気記録媒体

2. 特許請求の範囲

Co層とPt溜および/またはPd層とが交互 に積屑された全厚50~800 人の人工格子胺を配録 層とし、該記録簡が誘電体下地膜を介して基板上 に形成されてなる光磁気記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、磁気光学効果を利用してレーザー光 等により悄報の記録・再生を行う光磁気記録媒体 に関し、特に腐食および孔食を抑制しつつ磁気光 学特性を安定に維持することが可能な光磁気紀録 媒体に関する。

〔発明の嶽要〕

本発明は、Co層とPt層および/またはPd **脳とが交互に積層された全屋50~800 人の人工格** 子殿を記録層とし、該記録層を誘電体下地膜を介 して基板上に形成することにより、腐食および孔 食を抑制しつつ良好な磁気光学特性を有する光磁 気記録媒体を提供するものである。

〔従衆の技術〕

近年、香袋え可能な高密度記録方式として、半 単体レーザー光等により記録・再生を行う光磁気 記録方式が注目されている。

この光磁気記録方式に使用される記録材料とし ては、Gd. Tb. Dy等の希土類元素とPe. Co等の退移元素とを組み合わせた非晶質合金が 従来の代表例であった。しかし、これらの非晶質 合金を構成している希土顕元宗やPeは非常に酸 化され易く、空気中の酸素とも容易に結合して酸 化物を形成する性質がある。このような酸化が進 行して腐食や孔食に至ると信号の脱落を誘起し、 また特に希土類元業が選択酸化を受けると、保阻

力と残留低気カー回転角の減少に伴ってC/N比が劣化するという問題が生ずる。このような問題は、希土鎖元素を使用する限り免れることができないものである。

上述のような腐食や孔食は、上記非晶質合金薄膜にTi、Cェ、AL等の不効態被膜を形成し得る元余や、Pt、Pd、Co等の不活性元余を添加することにより防止することができ、比較的層厚の厚い場合においてその効果は確認されている。しかしながら、上述のような添加元素の使用はしばしば磁気カー回転角の低下につながり、しかも500 人以下の層厚では所望の効果が得られないので保護膜等の併用を要するという問題点を有している。

一方、本件出題人は先に希土類元素を使用せずにCo層とPt層および/またはPd層とを交互に相磨したCo-Pd系、Co-Pt系、Co-Pd-Fd-Pt系の人工格子膜が優れた耐蝕性を示し、かつ全厚の薄い領域で優れた磁気光学特性を有することを開示している。

緑媒体の提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

まず、本発明にかかる光磁気記録媒体において記録層として利用できる人工格子膜は、Co層とPt層とを積層したCo-Pt系人工格子膜、Co層とPt層とを積層したCo-Pt系人工格子膜、あるいはCo層とPt-Pt合金層とを積層するかCo層、Pt層、Pt層の三者を積層したCo-Pt-Pt系人工格子膜である。

いずれの場合にも、記録層となる人工格子膜の全厚は50~800 Aの範囲とすることが好ましい。 これは、前期範囲を外れると磁気カー回転角や保 磁力が劣化する等、磁気光学特性の低下がみられ (発明が解決しようとする問題点)

ところで、光磁気記録媒体を今後実用化するにあたっては、上述の磁気カー回伝角の増大のみならず保磁力の向上および磁気カー曲線の角形比の向上も不可欠の要素である。こで角形比とは残留がカー回転角のまっと飽和磁気カー回転角のまっと飽和で気がした。 特に最近の研究では、角形比は記録層の一軸繋が性エネルギーと密接に関係しており、この値が1に近い録層の一軸繋が性エネルギーの増加あるいは、スカ性エネルギーの増加あるいは、スカ性エネルギー分散の波少によってのは、カンドンを向上させることが明らかとなっている。

本件出願人が先に開示したCoーPd系、CoーPt系、CoーPt系、CoーPdーPt系人工格子膜についても、上述のような光磁気特性の改善の余地は残されている。

そこで本発明は、Co層とPd層および/またはPt層とを交互に積層した記録層を有し、保磁力および磁気カー曲線の角形比に優れる光磁気記

るからである。

特にCo-Pt系人工格子膜の場合には、Co 層2~8 Å、Pt層3~40 Å、全厚50~400 Åで あることがより好ましく、かかる範囲で良好な磁 気光学特性を発揮する。もちろんこれ以外の範囲 でも磁気光学特性を示すが、全厚が400 Åを越え ると角形比が若干低下する傾向がある。

同様に、Co-Pd系人工格子膜の場合には、Co層1~9 A、Pd層2~40 A、全厚50~800 Aで良好な磁気光学特性を発揮する。

以上の層厚の範囲は磁気光学特性を最適化する 観点から設定されたものであり、いずれの場合も 上記範囲外では面内磁化成分が発生して磁気光学 特性が劣化する。

なお、上述の人工格子膜を構成する各金属層の 界面は、異種金属原子が互いに入り乱れずに平坦 に形成され、いわゆる超格子構造とされているこ とが理想的であるが、界面にやや乱れを生じなか らも全体としては一定の周期を保って組成が変勢 する、いわゆる変調構造(組成変調構造)を有す るものであっても良い。

上記人工格子膜はスパッタリング、真空蒸着あるいは分子線エピタキシー (MBE) 等によって 形成することができる。

また上記人工格子膜にはキュリー点の低下や然 安定性の向上等を目的としてB、C、Al、Si、P、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、 Zn、Ga、Ge、Zr、Nb、Mo、Ru、 Rh、Ag、In、Sn、Sb、Hf、Ta、W、 Re、Os、Ir、Au、Pb、Biおよび希土 類元素のうち少なくとも1種を適宜添加しても良い。

本発明にかかる光磁気記録媒体においては、上述のような記録層を形成するに先立って、ガラス等の適当な基板の上にまず誘電体下地膜がスパッタリング、真空蒸着あるいはMBE等により形成される。この誘電体下地膜の層厚は5~5000人の範囲で選ばれる。上記範囲より小さい場合には誘電体下地膜としての所望の効果が得られず、また上記範囲より大きい場合には磁気光学特性の劣化

しかし、実用上は第2図に示すように上記記録暦(3)の上にさらにAL、Au、PL、Cu等の金 風反射膜(4)を設けるのが一般的である。さらに 磁気光学特性を改善する目的で、第3図に示すように上記記録暦(3)の上に別の講電体暦(5)を設けても良い。このときの誘電体暦(5)の材料は、上述の誘電体下地膜(2)の材料と同じでも異なっていても良い。あるいは第4図に示すように、上記講電体層(5)の上にさらに金属反射膜(4)を設けたものであっても良い。

上述のような構成を有する光磁気記録媒体の記録層への書込み方法は、光ビームの他、針型磁気へッド、熱ペン、電子ピーム等、反転磁区を生じさせるのに必要なエネルギーを供給できるものであれば、いかなるものでも良いことは言うまでもない。

(作用)

本発明にかかる光磁気記録媒体においては、 Co-Pd系、Co-Pt系あるいはCo-Pd が生ずる遅れがあり、また生産性・経済性の観点 からも実用的とは含えない。

上記録電体下地膜の材料としてはA 2 1 0 2.
Ta 2 0 3. M 8 0. S 1 0 2. T i 0 2. F e 2 0 2.
Z r 0 2. B 1 2 0 2 等の酸化物系化合物、あるいはZ r N. T l N. S i 2 N 1. A 2 N. A 2 S i N. B N. Ta N. N b N 等の窒化物系化合物、さらには酸化物窒化物複合体(いわゆるオキシナイトライド化合物)等が使用できる。この下地膜は、最適な層厚に選ばれた場合には干渉効果により磁気カー回転角を増大させる効果(エンハンスメント効果)を有する。

さらに本発明において使用される基板の種類としては、光磁気記録媒体の基板として通常使用されている材料が使用でき、代表的なものとしてはガラス、ポリカーポネート、PMMA (ポリメチルメタクリレート) 等である。

このような光磁気記録媒体の基本的な構成を第 1 図に示す。ここでは、基板(1) の上に誘電体下 地膜(2) を介して記録層(3) が形成されている。

ーP t 系の人工格子膜からなる記録層と基板との間に課電体下地膜を設けることにより、該記録層の垂直磁気異方性エネルギーが増加する。これにより、書込みピットの形状がシャープになり、読出し時のC / N 比が向上する。さらに上記下地膜の層厚が最適に選ばれた場合には磁気カー回転角の増大も期待できる。したがって、高品質かつ高密度の垂直磁気記録が可能となる。

(実施例)

以下、本発明の好遊な実施例について図面を参照しながら説明する。

第1の実施例

本実施例は、ガラス基板上にSi,N.下地膜を介してCo-Pt系人工格子膜を形成した光磁気 記録媒体の例である。

まずチャンパー内に 100 m m径のSi¸N゚焼結 ターゲットを設置し、このターゲットと対向配置 された水冷装置付きの基台にガラス基板を改置し た。次に、1%の窒泉ガスを含有するアルゴンガス雰囲気中でガス圧 2.5 aforrにて反応性スパッタリングを行い、和々の層厚にSi:N。下地腹を被銃形成した。

次に、同一チャンパー内に100 mm径のCoおよびPtの各ターゲットを設定し、これらのターゲットと対向配定された水冷装置付きの回伝蓋台にSi,N.下地限が形成された上記ガラス基板を設置し、ガス圧5 aforrのアルゴンガス囲気中における二元同時マグネトロン・スパッタリングを行った。このときCoについては直流スパッタリング(投入パワー:0.40 A.300 W)、Ptについては高周波スパッタリング(投入パワー:360 W)を行い、回伝基台の回伝数を16 rpaとして全図 100 AのCo-Pt 系人工格子限を作成した。

なお、作成された人工格子酸の周期は、X線小 角散乱におけるピーク角度から求めた。

このようにして作成された各光磁気記録媒体について、ガラス基板倒からカー曲線側定装置により 780 nmにおける磁気光学特性を評価した。こ

550 Aにおいて極大となっていることがわかる。 また磁気カー回転角はSi。Na下地酸の厄厚に対 して周期的に変化し、例定された範囲では最も低 い値と栖大値との間に25%程度の差があることが わかる。このことは、層厚の最適化により磁気カ ー回転角を増大できることを示している。

第2の実施例

本実施例は、同じくSi,N.下地腹とC。一 PL系人工格子限を使用した光磁気記録媒体において、基板として上述のガラス基板に替えてポリカーボネート基板を使用した例である。

この光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。まず、 1 %の容易ガスを含有するアルゴンガス雰囲気中でガス圧 2.5 aforrにて反応性スパックリングを行い、700 人のSi N · 下地腺をポリカーボネート基板上に被着形成した。続いてガス圧5 aforrのアルゴン雰囲気中で、この基板の上に投入パワー 0.3 A . 300 Wの直流スパッタリングにより C o 層を、また投入パワー350 Wの高周

の結果を第5図(A)および第5図(B)に示す。第5図(A)はSi。N。下地膜の個厚を550 人とした場合、第5図(B)は1750人とした場合に相当する。なお比較のために、下地膜を設けずに同様に作成した光磁気記録媒体の磁気光学特性を第5図(C)に示す。これらの図において秘協は磁気カー回伝角 8。(*)、 概値は外部磁界の強さ H(k O e)を衰す。これらの図を比較すると、Si。N。下地版を設けた場合の方が設けない場合に比べて保磁力および角形比が向上していることは明らかである。

ここで、SinNa下地酸の間厚の磁気光学特性への影響をより詳しく検討するため、第 6 図にSinNa下地腹の間厚による保磁力および磁気カー回転角の変化を示す。図中、縦軸は保磁力(Oe)または磁気カー回転角(*)を、 保磁はSinNa下地腹の層厚(A)を發し、黒丸(O)のブロットは保磁力、白丸(O)のブロットは磁気カー回転角をそれぞれ殺す。この図をみると、保磁力は前述の第 5 図(A)に示した場合に相当する層厚

波スパッタリングによりPL暦を順次報届して全 厚100 人のCo-PL系人工格子限を形成し、光 磁気記録媒体を作成した。なお比較のために、 Si,N,下地限を設けない光磁気記錄媒体も同様 にして作成した。

これらの各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基 被関から測定したときの磁気カー曲線を第7図 (A) および第7図(B) に示す。第7図(A) は700人のSi,N.下地膜を設けた場合、第7図 (B) はSi,N.下地膜を設けなかった場合に相 当する。これらの図を比較すると、ポリカーポネ ート基板上では下地膜を設けなかった場合には垂 直磁気特性が現れず、下地膜を設けることによっ て初めて良好な垂直磁気特性の現れることがわか

第8図にはSl₃N₄下地酸の層厚による保磁力 および磁気カー回転角の変化を示す。図中、縦軸 は保磁力(Oe)または角形比を、視軸はSi₃N₄ 下地殿の層厚(A)を変し、黒丸(O)のプロット は保磁力、白丸(O)のプロットは角形比をそれ ぞれ表す。この図をみると、保磁力は前述の第7 図(A)に示した場合に相当する層厚 700 Å 付近の層厚領域において極大となっていることがわかる。また角形比も同様の層厚領域においてほぼ完全な値を示し、700 Å以上の層厚領域でもほぼ1 に近い良好な値を示すことがわかる。

さらに第9図には、Si,N。下地膜の層厚による磁気カー回転角の変化を示す。図中、縦軸は磁気カー回転角(*)を、横軸はSi,N。下地膜の層厚(人)をそれぞれ表す。ここでも第6図に示した場合と同様、層厚に対する磁気カー回転角の周期的な変化がみられる。

第3の実施例

以上はSi,N.を下地膜とする光磁気配録媒体の例であったが、本実施例はガラス基板上に他の窒化物読程体からなる下地膜を介してCo-Pt 承人工格子膜が形成された光磁気記録媒体の例である。

本実施例で使用した窒化物誘電体はZrN。

地膜を設けなかった場合である。ここで、下地膜を設けなかった場合の保磁力は112 Oe. 磁気カー回転角は0.61°である。これに対し、下地膜を設けた場合はいずれも保磁力、角形比、磁気カー 回転角が向上し、特に Zr Nを下地膜とした場合に顕著な向上がみられた。

そこで、この2 r Nを下地膜とした場合について、下地膜の層厚による保磁力および磁気カー回転角の変化を調べた結果を第11 図に示す。図中、経軸は及び力(O)のまたは磁気カー回転角(*)を表し、黒丸(●)のプロットは関の層厚(人)を表し、黒丸(●)のプロットは保力、白丸(○)のプロットは研気カー回転角をそれぞれ表す。この図をみると、保強力は層厚の増大とともに増加するが1000人付近において協和する傾向がみられ、また磁気カー回転角は層厚 800人付近にて極大となることがわかる。磁気カー回転角が層厚 800人付近にて極大となる傾向は、第12 図に示すように同じ条件で下:Nを下地膜とした場合にも観察された。

BN、A & N およびTINである。これらを使用した光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。まず、1 %の窒素ガスを含有するアルゴンガス雰囲気中でガス圧 2.5 a Torrにて反応性スパッタリングを行い、ガラス基板上に種々の層厚の 2 r N 下地膜、BN下地膜、あるいは A & N 下地膜を被着形成した。続いてガス圧 5 a Torrのアルゴン雰囲気中で、これらの各ガラス基板の上に投入パワー0.35 A、300 Vの直流スパッタリングにより C。 簡を、また投入パワー 380 Wの高間波スパッタリングにより P t 層を顧次積層して全厚 100 A の C o ー P t 系人工格子膜を形成し、光磁気記録媒体も同様にして作成した。なお比較のために、下地膜を設けない光磁気記録媒体も同様にして作成した。

これら各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基板側から測定したときの磁気カー曲線を第10図(A)は 480 ないし第10図(D)に示す。第10図(A)は 480 AのZrN下地膜、第10図(B)は 400 AのBN下地膜、第10図(C)は 700 AのA & N下地膜をそれぞれ設けた場合に相当し、第10図(D)は下

第4の実施例

以上の実施例ではすべて記録層としてCo-Pt系人工格子膜を使用した場合について述べて きたが、本実施例はガラス基板上に ZrN下地膜 を介してCo-Pd系人工格子膜が形成された光 磁気記録媒体の例である。

この光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。まず、上述の第3の実施例における方法にしたがってガラス基板上に種々の層厚の2rN下地膜を形成した。続いてガス圧11 aforrのアルゴン野頭気中で、Coについては投入パワー0.35A、300 Vの直流スパッタリング、Pdについては投入パワー380 Wの高周波スパッタリングを行い、上記各ガラス基板の上にCo層とPd層とを順を形成して全厚100人のCo-Pd系人工格子膜を形成し、光磁気記録媒体を作成した。なお比較のために、下地膜を設けない光磁気記録媒体も高様にして作成した。

これら各光磁気配録媒体の磁気光学特性を基板 側から測定したときの磁気カー曲線を第13図(A)

第14図には、ZrN下地膜の簡厚による保磁力の変化を示す。この図をみると、保磁力は簡厚 500 人付近で飽和に達し、そのときの値はZrN 下地膜を設けない場合に比べて約2倍となっている。

さらに第15図には、 ZrN下地膜の層厚による 磁気カー回転角の変化を示す。この図をみると、 磁気カー回転角は ZrN下地膜の層厚に対して周 期的に変化しており、 ピーク時には ZrN下地膜 を設けない場合に比べて 2 倍以上ものエンハンス メント効果が得られている。しかし、ある層厚領

いてガス圧11 mforrのアルゴン雰囲気中で、Coについては投入パワー0.35 A.300 Vの直流スパックリング、Pdターゲットに対しては投入パワー360 Wの高周波スパックリングを行い、上記各ガラス基板の上にCo層とPd層とを順次積増して全厚100人のCo-Pd系人工格子膜を形成し、光磁気記録媒体を作成した。なお比較のために、下地膜を設けない光磁気記録媒体も同様にして作成した。

これらの各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基版個から測定したときの磁気カー曲線を第17図 (A)ないし第17図 (D)に示す。第17図 (A)は1300 AのSi。N。下地膜、第17図 (B)は300 AのA LN下地膜、第17図 (C)は1200 AのBN下地膜をそれぞれ設けた場合に相当し、第17図 (D)は下地膜を設けなかった場合である。ここで、下地膜を設けなかった場合の保磁力は 675 Oe、磁気カー回転角は 0.195°である。これに対し、下地膜を設けた場合はいずれも保磁力。角形性、磁気カー回転角が向上し、特にSi。N。下

域では磁気カー回転角が 0 を経て負の値となる、 いわゆる磁気カー曲線の反転現象が現れているの で、実用に際しては最適な層厚を検討する必要が ある。

なお、関機な磁気カー曲線の反転現象は、第16 図に示すように同じ条件でTIN下地膜を使用した場合にもより顕著に現れた。

第5の実施例

上記第4の実施例は2rNを下地膜と光磁気記録媒体の例であったが、本実施例はガラス基板上に他の窒化物誘電体からなる下地膜を介してCo-Pd系人工格子膜が形成された光磁気記録媒体の個である。

本実施例で使用した窒化物誘電体はSl₃N₄、AlNおよびBNである。これらを使用した光磁 気配繰媒体は以下のようにして作成した。まず、 上述の第4の実施例における方法にしたがってガ ラス基板上に種々の層厚のSl₃N₄下地膜、Al N下地膜あるいはBN下地膜を被着形成した。統

地膜とした場合に顕著な向上がみられた。

ここで、SI,N.下地膜の層厚による磁気カー 回転角の変化を第18図に、またA&N下地膜の層 厚による磁気カー回転角の変化を第19図に示す。 この両図をみると、それぞれに最適層厚の存在す ることが明らかであり、ピーク時には下地膜を設 けない場合に比べて2倍以上のエンハンスメント 効果が現れている。

第6の実施例

以上の実施例ではすべて変化物誘電体を下地膜 とする例について述べてきたが、次に、酸化物誘 電体を下地膜とする例について述べる。

本実施例は、ガラス基板上にTagOs下地膜を介してCo-PL系人工格子膜を形成した光磁気 記録媒体の例である。

この光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。すなわち、まず 100mm 径のTa₂O₂ターゲットを用いてガス圧 4 mTorrのアルゴン雰囲気中で投入パワー300 Wにて高周波スパッタリングを

これらの各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基板側から測定したときの磁気カー曲線を第20図(A)は1600人のTaェ〇。下地膜を設けた場合、第20図(B)はTaェ〇。下地膜を設けなかった場合に相当する。まずTaェ〇。下地腺を設けなかった場合の磁気カー回転角は0.84°、保磁力は187.5 〇 eである。これに対し、Taェ〇。下地腺を促けた場合は磁気カー回転角は0.98°、保磁力は225 〇 eであり、共に増大している。

は配倒から測定した時の値 θ。である。まずこの 図から気付くことは、Taェ○ * 下地膜を設けない 場合でも、基板関から測定した磁気カー回佐 θ。 は配録層側から測定した磁気カー回佐角 β。 はたなく、これはガラス基板の原折率を反映した エンハンスメント効果の現れである。基板側から 測定した磁気カー回伝角 θ。は、Taェ○ * 下地膜 の層厚800 人付近にて極大となっている。一方の 保磁力は、Taェ○ * 下地膜の層厚 600 人付近まで は下地膜を設けなかった場合に比べて上昇するが、 これより大きい層厚ではかえって低下する。

次に、今まで角形性をもって評価してきた磁気カー曲線の角形を、本実施例では異方性エネルギーの尺度と考えられる値 △ H によって評価することを試みる。この △ H は、磁気カー回転角が飽和に達するときの磁界の強さ H 。と飽和磁気カー回転角が増大し始めるときの磁界の強さ H 。との位が小さいはと変され (△ H = H 。 一 H 。)、この値が小さいはと変直磁気異方性エネルギーが増加、あるいは異方性エネルギーの均一性が削上していると考える。

そこで次に、TaiOi下地膜の固厚により磁気 カー回転角と保磁力がどのように変化するかを検 討した。すなわち、ガス圧4 mtorrのアルゴジ穿 四気中で投入電力300 Wにて高周波スパッタリン グを行い、ガラス基板上に租々の暦序のTa゚O。 下地限を被容形成した。 鋭いてガス圧 4 aTorrの アルゴン雰囲気中、回転基台の回転敷を16 rpaと して、 直流スパッタリング (投入パワー:0.40A. 300 V) により C o 層を、また高周被スパッタリ ング(投入パワー: 450W)によりP t 層を上記 - P t 系人工格子腺を形成し、光磁気配級媒体を 作成した。これらの光磁気配銀媒体の磁気光学特 性を阅定した結果を第21図に示す。図中、雄廸は 基板側から測定した磁気カー回伝角θ (゚) ある いは保磁力(Oe)を、扱油はTagOs下地腹の 暦厚(Å)をそれぞれ表し、白丸(O)のプロッ トは磁気カー回転角θε、白四角(□)のプロッ トは保磁力を示す。また、点FはTaェO's下地限 を設けない光磁気記録媒体の磁気カー回転角を記

南述の第20図(A)における△Hは350 ○e、第 20図(B)における△Hは540 ○eであり、この 評価方法によってもTa₂○₅下地膜を設けた場合 の方が良好な光磁気特性を有していることが確認 される。

第7の実施例

本実施例は、第6の実施例で作成した光磁気記録媒体のCo-Pt系人工格子膜の上に、さらにTazOi上部誘電圏を有する光磁気記録媒体の例である。

上記Ta、O、上部駅電間はTa、O、下地限と同様の方法にて形成し、さらに最後にPt反射膜を形成した。

まず、この光磁気記録媒体のTaェO。下地膜およびTaェO。上部設電圏の個厚による保磁力の変化について調べた結果を第22図に示す。図中、機健は保備力(Oe)、複雑はTaェO。上部設電局の層厚(A)を表す。また、各曲線は和~の層厚のTaェO。下地膜を設けた場合に対応しており、

白丸(〇)のプロットはTa $_{1}$ 〇。下地腹を設けない場合、四角($_{1}$ 〇)のプロットはTa $_{2}$ 〇。下地膜の層厚が 180人の場合、変形($_{1}$ 〇)のプロットは 230 人の場合、白三角($_{1}$ △)のプロットは 350人の場合、黒三角($_{1}$ △)のプロットは 700人の場合をそれぞれ表している。また第23回には、この光磁気記録媒体のTa $_{1}$ 〇。下地股およびTa $_{2}$ 〇。上部誘電層の層厚による基板側の磁気カー回転角 $_{1}$ 0変化について調べた結果を示す。 図中、 経軸は 磁気カー回転角 $_{1}$ 0変化について調べた結果を示す。 図中、 経軸は 磁気カー回転角 $_{2}$ 0変化について調べた結果を示す。 図中、 経軸は が気カー回転角 $_{2}$ 0変化についる。 大機軸は で $_{2}$ 0の場合と の第22図の場合と 日本の第22図の場合と $_{2}$ 0の場合と $_{2}$ 0の第22図の場合と $_{2}$ 0の第22図の場合と $_{2}$ 0の第22図の場合と

これら第22図および第23図をみると、保磁力は Ta。O。下地膜とTa。O。上部誘電層の層厚の組 み合わせによって様々に変化する様子がわかる。 Ta、O。下地膜を設けずにTa。O。上部誘電層の みを設けた場合には、かえって保磁力が全体的に 低下する傾向がみられる。これに対し、なんらか の層厚でTa。O。下地膜を設けた場合には、Ta。 O。上部誘電層の層厚がTa、O。下地膜の層厚を

を被着形成した。統いてガス圧 4 mTorrのアルゴン雰囲気中、回転基台の回転数を16 rpmとして直流スパッタリング(投入パワー: 0.40 A。300 V)により C o 層を、また高周波スパッタリング(投入パワー: 450 W)により P t 層を上記ガラス基版の上に順次積層し、全厚 100 A の C o ー P t 系人工格子膜を形成し、光磁気記録媒体を作成した。なお比較のために、 T a z O s 下地膜を設けない光磁気記録媒体も同様にして作成した。

これらの各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基 振偶から測定したときの磁気カー曲線を第24図 (A)ないし第24図(D)に示す。第24図(A)は30人のTaェOェ下地膜を設けた場合、第24図 (B)は130人のTaェOェ下地膜を設けた場合、第24図(C)は220人のTaェOェ下地膜を設けた場合、第24図(D)はTaェOェ下地膜を設けた場合、第24図(D)はTaェOェ下地膜を設けたかった場合に相当する。まずTaェOェ下地膜を設けなかった場合に相当する。まずTaェOェ下地膜を設けなかった場合の保磁力は180〇eである。これに対し、30人のTaェOェ下地膜を設けた場合は230〇e、130人では250〇e、220人では270〇e 上回るあたりから保磁力の上昇がみられ、特に
Ta:O。下地膜の層厚が 180人の場合には 410
Oe、 230人の場合には570 Oe、 350人の場合
には700 Oeまで顕著に増大する。また、磁気カー回転角の、もTa:O。下地膜の層厚に依存する
変化を示し、それぞれ一定のTa:O。上部誘電層の層厚まではエンハンスメント効果が現れる。したかって、Ta:O。下地膜とTa:O。上部誘電
層の層厚を適宜選択することにより、保磁力と磁気カー回転角の両方を向上させることが可能である。

第8の実施例

本実施例は、第6の実施例におけるガラス基板 に変えてポリカーポネート基板を使用した光磁気 紀候媒体の例である。

この光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。すなわち、まず基板としてポリカーボネート 基板を使用した以外は上述の第6の実施例における手概と同様にして種々の層厚にTa₁O₁下地膜

と、層厚が増加するにつれて得られる光磁気記録 媒体の保磁力も増加している。これは、下地膜を 設けることにより垂直磁気異方性エネルギーが増 大するためであると考えられる。

領のの宝施棚

本実施例は、第6の実施例におけるCo-Pt 系人工格子膜に代えてCo-Pd系人工格子膜を 使用した光磁気記録媒体の例である。

この光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。すなわち、まずガラス基板の上に上述の第6の実施例における手順と同様にして1000人のTaz〇。下地膜を被着形成した。続いてガス圧12 mTorrのアルゴン雰囲気中、回転基台の回転数を16 rpmとして、直流スパッタリング(投入パワー: 0.35 A.300 V)によりCo層を、また高周波スパックリング(投入パワー: 330 W)によりPt層を上記ガラス基板の上に順次積層し、全厚 100人のCo-Pd系人工格子膜を形成し、光磁気記録媒体を作成した。なお比較のために、TazCs下地

膜を設けない光磁気配録媒体も同様にして作成した。

これらの各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基板側から測定したときの磁気カー曲線を第25図(A)および第25図(B)に示す。第25図(B)はTazOs下地膜を設けた場合、第25図(B)はTazOs下地膜を設けなかった場合に相当する。まずTazOs下地膜を設けなかった場合の超気カー回転角は0.21°、保磁力は640 Oe、AHは約380 Oeである。これに対し、TazOs下地膜を設けた場合は磁気カー回転角は0.21°、保磁力は570 Oe、AHは約75 Oeであり、下地膜を設けなかった場合に比べて保磁力はやや低下するもののAHが約5分の1となり、優れた垂直磁気異方性を示すようになることがわかる。

第10の実施例

以上の第6の実施例ないし第9の実施例はTa。 O。下地膜とした光磁気配録媒体の例であったが、 本実施例はガラス基板上に他の酸化物調電体から

AのSIO: 下地膜、第26図 (B) は20 AのA & 。 O, 下地膜、第26図 (C) は60 AのA & 2 O 2 下地 腹をそれぞれ設けた場合に相当し、第26図 (D) は下地膜を設けなかった場合である。

まず下地限を設けなかった場合の磁気カー回転 角は0.32°、保磁力は 1100 O e である。これに 対し、500 人のSiO』下地膜を設けた場合の磁 気カー回転角は0.38°、保磁力は 1000 O e であ り、保磁力はやや低下するものの磁気カー回転角 と角形は向上している。このような磁気カー回転 角と角形の向上は、A ℓ 2 O 1 下地膜を設けた場合 にも観察される。

第11の実施例

この光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。 すなわち、アルゴンガス雰囲気中でガス圧 4

なる下地膜を介してCo-Pd系人工格子膜が形成された光磁気記録媒体の例である。

本実施例で使用した酸化物装電体はSiO。およびAL。O。である。

これらを使用した光磁気記録媒体は以下のようにして作成した。すなわち、アルゴンガス雰囲中でガス圧4 mTorrにてスパッタリングを行い、ガラス基板上に種々の層厚のSiO。下地膜、およびAℓ。O。下地膜を被着形成した。続いてガス圧 12 mTorrのアルゴン雰囲気中で、これらの各ガラス基板の上に直流スパッタリング(投入パワー:330 W)によりPdパッタリング(投入パワー:330 W)によりPdパッタリング(投入パワー:330 W)によりPd 層を膜を形成し、光磁気記録媒体を作成したはななばないた過程にして作成した。

これら各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基板 倒から測定したときの磁気カー曲線を第26図(A) ないし第26図(D)に示す。第26図(A)は 500

■forr にてスパッタリングを行い、ポリカーボネート基板上に種々の層厚のAℓ。O。下地膜を被着形成した。続いて、上述の第10の実施例における手順と同様にして全厚100 人のCoーPd系人工格子膜を形成し、光磁気配録媒体を作成した。

これらの各光磁気記録媒体の磁気光学特性を基板側から測定したときの磁気カー曲線を第27図(A)ないし第27図(D)に示す。第27図(A)は20人のAℓ。O。下地膜を設けた場合、第27図(B)は100人のAℓ。O。下地膜を設けた場合、第27図(C)は150人のAℓ。O。下地膜を設けた場合、第27図(D)はAℓ。O。下地膜を設けなかった場合に相当する。これらの図より、Aℓ。O。下地膜を設けると20人程度の少ない画厚でも保磁力が増大し、層厚が増加するにつれて角形性も向上することがわかる。

なお、以上の実施例においてはすべてCoー Pt系人工格子膜あるいはCoーPd系人工格子 腹を記録層とする光磁気記録媒体について説明し てきたが、本発明は上述の実施例に限定されるものではなく、たとえばC。層とPd層とPt層の三者、あるいはC。層とPdーPt合金層とが適当な間反および順序にて租層されたC。一PdーPt系人工格子膜を記録图とする研気記録媒体についても同様な保護体下地膜の効果が期待できる。

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように、本発明にかかる光磁気記録媒体においては、Co-Pd系のの系、工格子別からなる記録形と基板との間に誤電体気み上で、協い場でではより、協い場面の重直でで、の形状がシャープになり、流出し時のCがあいたがのでにより、では強気の関係が可能となる。したがって、高品質かつ高密度の発磁気記録が可能となる。

さらに、上記人工格子腹には今後世界的に供給

(C) はガラス基板上に租々の層厚のSlaNa下 地殿を介してCo-Pt系人工格子腹が形成され た光磁気記録媒体の磁気光学特性を示す磁気カー 曲線であり、第5図(A)はS·I,N。下地膜の局 双が550 人の場合、第5図(B)は1750人の場合、 第5 関(C)は比較例としてSi,N。下地膜を設 けなかった場合をそれぞれ裂す。第6図は同じ光 磁気記録媒体におけるSlaNa下地股の層厚によ る保健力および磁気カー団転角の変化を示す特性 図である。第7図(A)および第7図(B)はポ リカーポネート恭板上にCo-PL系人工格子腺 が形成された光磁気配録媒体におけるSlsN.下 **協贈の有無による磁気光学特性の変化を示す磁気** カー曲組であり、第7図(A)は旧屋700 人の Sl,N.下地限を有する場合、第7図(B)は比 歿例としてSi₃N₄下地腺を有しない場合をそれ ぞれ変す。 第8図は同じ光磁気配録媒体における SiaN4下地膜の別取による保磁力および角形比 の変化を示す特性図である。第9図は同じ光磁気 記録媒体におけるSiュN。下地腹の冠厚による磁

が通迫すると予想される希土類元気が使用されていないため、光磁気記録媒体の安定かつ経済的な 供給が期待できる。

このような光磁気記録媒体を、たとえば光ビームを用いて容込み、磁気カー効果を利用して設出しを行ういわゆるビーム・アドレッサブル・ファイル・メモリ等の光磁気メモリの貯蔵媒体として使用すれば、極めて高密度でC/N比が大きく、かつ長期にわたって高い信頼性を保つメモリ装置を受現することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる光磁気記録媒体の最も基本的な相成を示す機略断面図である。第2図ないし第4図は本発明にかかる光磁気記録媒体の他の相成例を示す概略断面図であり、第2図は記録 同の上に金取反射膜を設けた例、第3図は記録 の上に続電体層を設けた例、第4図は記録 層の上に続電体層を設けた例、第4図は記録 層の上に続電体層および金属反射膜をこの順序で設けた例をそれぞれ示す。第5図(A)ないし第5図

気カー回転角の変化を示す特性図である。第10図 (A) ないし第10図(D) はガラス基板上に他の 窓化物設置体からなる下地版を介してCo-Pι 系人工格子腹が形成された光磁気記録媒体の 磁気 光学特性を示す磁気カー曲線であり、第10図 (A) は脳厚 480 A の Z r N 下地膜を設けた場合、第10 図(B)は層厚400 人のBN下地膜を設けた場合、 第10図 (C) は層厚700 人のA&N下地腺を設け た場合、第10図(D)は比吸例として下埠腹を設 けなかった場合をそれぞれ表す。第II図はZrN 下地膜を有する上紀光磁気記録媒体における乙で N下地膜の層厚による保磁力および磁気カー回転 角の変化を示す特性図である。第12図は2 г N下 地膜の代わりにTiN下地膜を有する上配光磁気 記録媒体におけるTiN下地膜の層厚による保磁 力の変化を示す特性図である。第13図(A)およ び第13図(B)はガラス基板上にCo-Pd系人 工格子腹が形成された光磁気記録媒体における ZrN下地限の有無による磁気光学特性の変化を 示す磁気カー曲線であり、第13図(A)は層厚

200 人の2 r N下地膜を有する場合、第13函(B) は比較例としてZsN下地膜を有しない場合をそ れぞれ裂す。第14図は同じ光磁気記録媒体におけ る21N下地膜の脳厚による保砒力の変化を示す 特性図である。第15図は同じ光磁気記録媒体にお けるZrN下地股の層区による磁気カー回転角の 変化を示す特性図である。第16図は2 г N下地膜 の代わりにTIN下地膜を有する上記光磁気記録 媒体におけるTiN下地限の層厚による磁気カー 回伝角の変化を示す特性図である。第17図(A) ないし第17図 (D) はガラス基板上に値の窒化物 誘電体からなる下地段を介じてCo-Pd系人工 格子膜が形成された光磁気記録媒体の磁気光学特 性を示す磁気カー曲線であり、第17図(A)は層 区1300人のSi,N.下地膜を設けた場合、第17図 (B) は簡厚300 AのA & N下地膜を設けた場合、 第17図 (C) は脳厚1200人のBN下地膜を設けた 場合、第17図 (D) は比較例として下地膜を設け なかった場合をそれぞれ妻す。第18回は同じ光斑 気記録媒体におけるSiaN.下地膜の個似による

磁気カー回転角の変化を示す特性図である。第19 図は同じ光磁気配録媒体におけるALN下地膜の 層屋による磁気カー 国転角の変化を示す特性図で ある。 餌20団 (A) および第20図 (B) はガラス 基板上にCo-Pι系人工格子限が形成された先 低気配燥媒体におけるTa₂O₅下地腹の有無によ る磁気光学特性の変化を示す磁気カー曲線であり、 第20図 (A) は層厚200 AのTagOs下地膜を有 する場合、第20図(B)は比较例としてTagO。 下地限を有しない場合をそれぞれ表す。第21図は ガラス基板上にCo-Pt系人工格子顧が形成さ れた光磁気記録媒体におけるTa。O。下地膜の窟 厚による磁気光学特性の変化を示す特性図である。 第22図はガラス基板上にCo-Pt系人工格子服 が形成された光磁気記録媒体におけるTa:Os下 地膜およびTaェOェ上部誘電層の扇厚の組み合わ せによる保磁力の変化を示す特性図であり、銅23 図は同じ光磁気記録媒体における磁気カー国伝角 の変化を示す特性図である。第24図(A)ないし 第24図(D)はポリカーポネート基板上に組ゃの

阿厚のTa₂O₃下地膜を介してCo-Pt系人工 格子膜が形成された光磁気記録媒体の磁気光学特 性を示す磁気カー曲線であり、第24図(A)は TarOs下地膜の脳摩が30人の場合、第24図(B) は130 人の場合、第24図(C)は 220人の場合、 第24図 (D) は比較例としてTa.O, 下地腺を設 けなかった場合をそれぞれ殺す。第25図 (A) お よび第25図 (B) はガラス基板の上にCo-Pd 系人工格子膜が形成された光磁気配縁媒体におけ るTacO、下地膜の有無による磁気光学特性の変 化を示す磁気カー曲線であり、第25図 (A) は脳 以1000人のTa₂O₃下地渡を有する場合、第25図 (B) は比較例としてTa,O,下地膜を有しない 場合をそれぞれ表す。第26図(A)ないし第26図 (D) はガラス基板上に他の酸化物器質体からな る下地限を介してCo-Pd系人工格子段が形成 された光磁気記録媒体の磁気光学特性を示す磁気 カー曲線であり、第26図(A)は暦厚500 人の S i O 。下地 胸を 殴けた 場合、 第26 図 (B) は20 AのA L *O *下地膜を設けた場合、第26図(C)

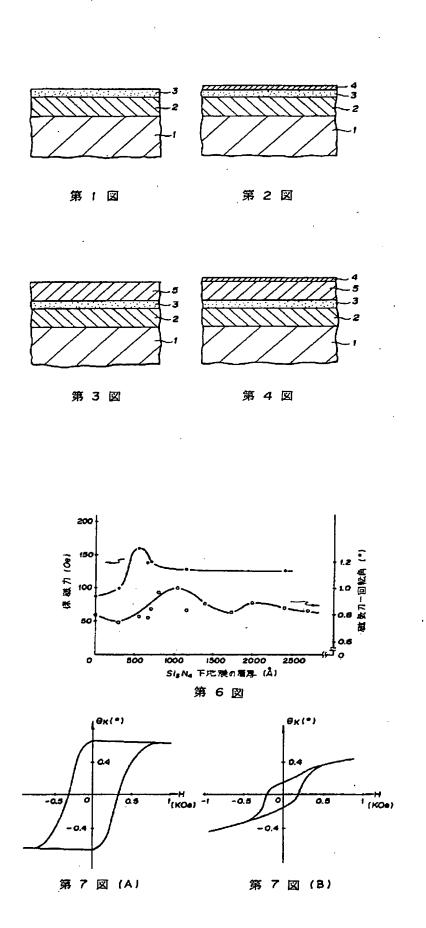
は暦度60人のALェ〇ュ下地膜を設けた場合、第26図(D)は比傚例として下地膜を設けなかった場合をそれぞれ表す。第27図(A)ないし第27図(D)はボリカーボネート基板上に穏々の旧厚のALェ〇ュ下地膜を介してCo-Pd系人工格子腹が形成された光磁気記録媒体の磁気カー曲線を設す特性図であり、第27図(A)はALュ〇ュ下地膜の層厚が20人の場合、第27図(B)は100人の場合、第27図(C)は150人の場合、第27図(D)は比傚例としてALェ〇ュ下地膜を設けなかった場合をそれぞれ表す。

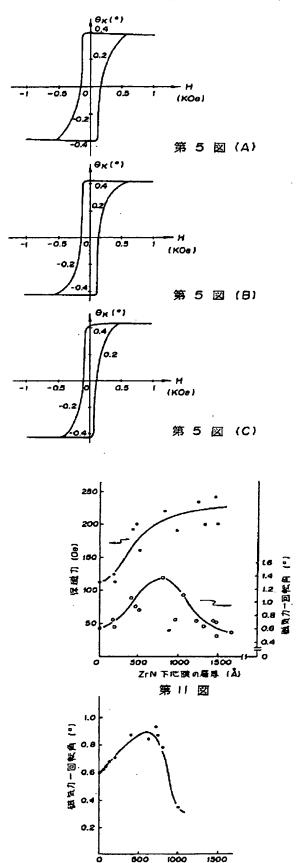
1 · · · 基板

2 ... 設置体下地膜

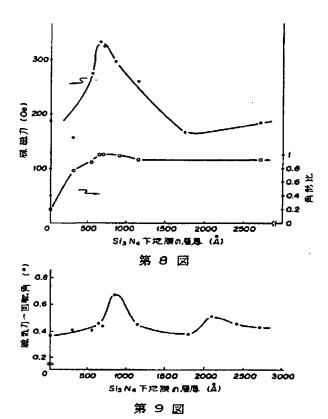
3 ... 記錄層

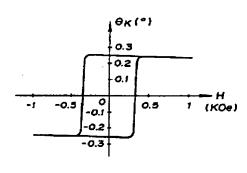
4 · · · 金属反射膜



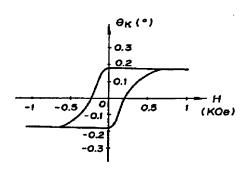


TIN下形膜の層厚 (Å) 第 12 図

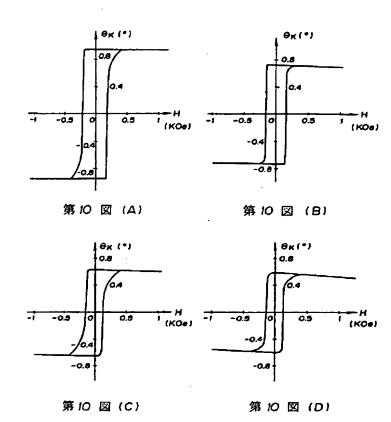


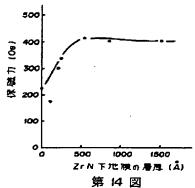


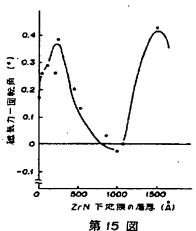
第 13 図 (A)



第13 図(8)







第 17 図 (A)

第17図(B)

第17図(C)

第17 図(D)

— H (KO∌)

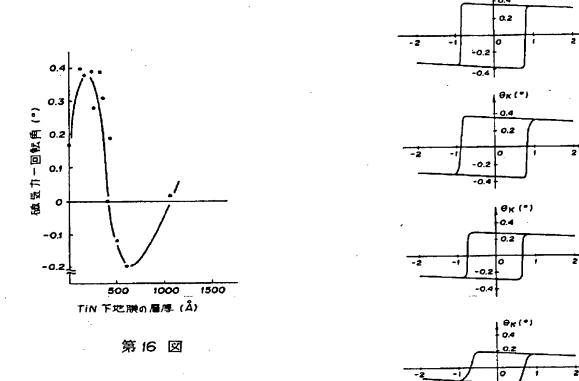
(KOe)

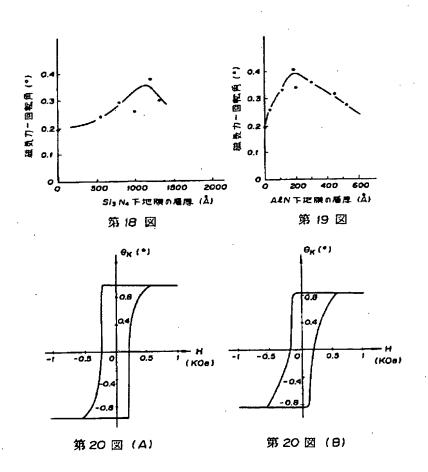
— Н (КОв)

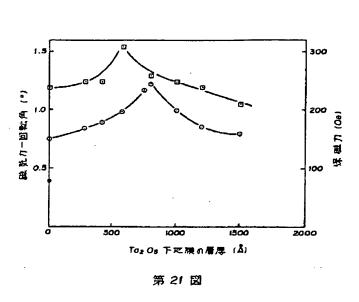
(KOe)

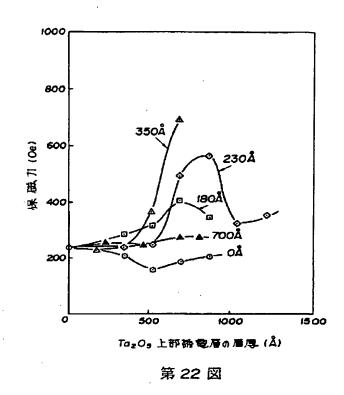
0K(*)

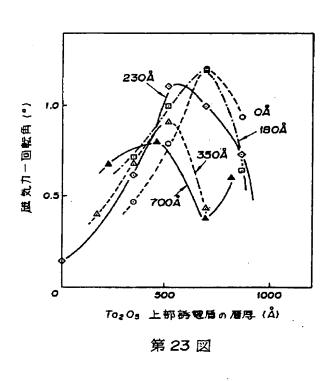
-0.4

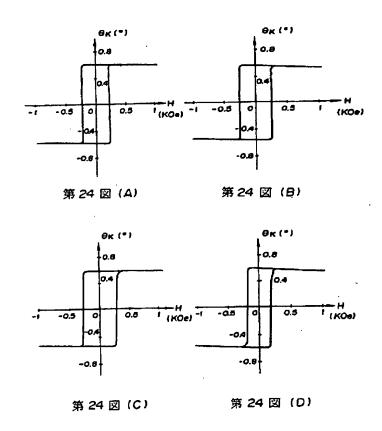


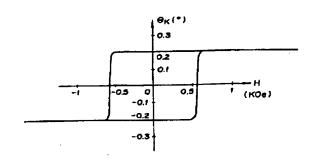




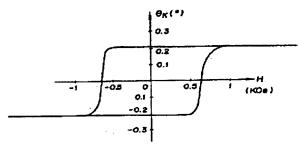




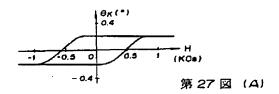


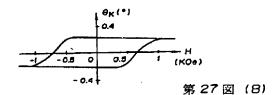


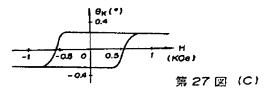
第25 図 (A)

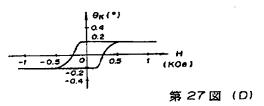


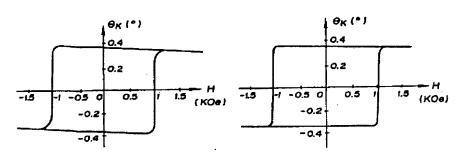
第25図(B)





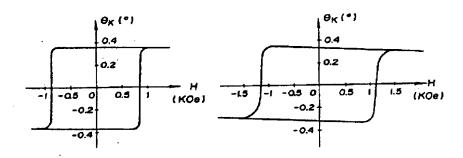






第26図(A)

第 26 図 (B)



第26図(C)

第26図(D)

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分 【発行日】平成8年(1996)11月1日

【公開番号】特開平1-251356

【公開日】平成1年(1989)10月6日

【年通号数】公開特許公報1-2514

【出願番号】特願昭63-178133

【国際特許分類第6版】

G11B 11/10 506

501

521

[FI]

G11B 11/10 506 B 9075-5D

501 Z 9075-5D

521 C 9075-5D

手繞補正書

平成7年7月18日

特許庁長官 拍川 佑二 段

1. 事件の表示

昭和63年特許顯第178133号

2. 発明の名称

光磁気配碌媒体

3. 拍正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都品川区北品川6丁目7番35号

名称 (218)ソニー株式会社

代表者 出非 仲之

4. 代理人

住所 〒105 文京都港区虎ノ門二丁目 6 番 4 号 第11森ビル In 03(3508)8266(代)

氏名 (6773) 弁理士 小 池 男<u>(</u>他1名)

5. 初正命令の日付

自発

6、袖正の対象

明細醇の「発明の詳細な説明」の個及び図面

7、 補正の内容

(1)明都睿第4頁系4行目、同頁第8行目及び同頁第20行目にそれぞれ「角形比」とある記載をそれぞれ「角形性並びに角形比」と補正する。

②明細音第12頁第10行目及び第17頁第4行目にそれぞれ「角形比」 とある 記載をそれぞれ「角形性」と簡正する。

(3)明細書第23頁第17行目に「保持力は187.5 Oe」とある記憶を「保持力は 180 Oe」と始正する。

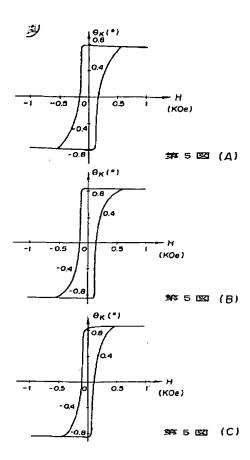
(4) 明細音第24 頁第19行目に「点下は」とある記憶を「黒丸(O)は」と特定する。

(6)明細密第24頁第20行目から第25頁第1行目にかけて「起**め**層側から」と ある記載を「限例から」と福正する。

(6)明細容第30頁第16行目に「Pt層」とある配数を「Pd層」と施正する。 (7)明細容第33頁第10行目及び同頁第11行目にそれぞれ「角形」とある配載 をそれぞれ「角形性」と紹正する。

(8)添付図面中、第5図(A)、第5図(B)及び第5図(C)を別紙の通り箱正する。

以上



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-251356

(43) Date of publication of application: 06.10.1989

(51)Int.CI.

G11B 11/10

(21)Application number: 63-178133

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

19.07.1988 (72)Invento

(72)Inventor: HASHIMOTO SHUNICHI

OCHIAI YOSHITAKA

ASO KOICHI

(30)Priority

Priority number: 62335308

Priority date: 29.12.1987

Priority country: JP

JP

62335316

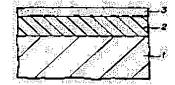
29.12.1987

(54) MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To sharpen the shapes of writing pits and to improve C/N at the time of reading out by using a specific artificial lattice film as a recording layer and forming this recording layer on a substrate via a dielectric underlying film.

CONSTITUTION: The artificial lattice film formed by alternately laminating Co layers and Pt layers and/or Pd layers to 50W800Å total thickness is used as the recording layer 3. Said recording layer 3 is formed on the substrate 1' via the dielectric underlying film 2. The thickness of the Co layers is preferably 2W8Å, the thickness of the Pt layers 3W40Å and the total thickness 50W400Å particularly in case of the artificial lattice film consisting of a Co-Pt system. The thickness of the Pd layers 2W40Å and the total thickness 50W800Å similarly in case of the artificial lattice film consisting of a Co-Pd system. While the



boundary faces of the respective metallic layers constituting the artificial lattice film are preferably of a superlattice structure, the boundary faces having a modulated structure (compsn. modulated structure) is equally satisfactory. Oxide compds. such as Al2O3 or nitride compds. such as ZrN are usable as the material of the dielectric underlying film. The shapes of the writing pits are thereby sharpened and the C/N at the time of reading out is improved.

LEGAL STATUS